Japan Patent Office Utility Model Laying Open Gazette

Utility Model Laying-Open No.

56-115895

Date of Laying-Open:

September 5, 1981

International Class:

H 05 B 6/72

Title of the Invention:

High Frequency Heating Apparatus

Utility Model Appln. No.

55-012996

Filing Date:

February 5, 1980

Inventors:

Kenichi KATO

Mitsuhiro AOYAMA

Kiyohiro OSHIMA

Applicant:

Hitachi Netsu-kigu Co., Ltd.

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

Partial Translation

What is claimed is:

A high-frequency heating apparatus radiating microwaves into a heating chamber via a rotating antenna, characterized in that the rotating antenna 3 has a device for changing the distance between the rotating antenna and a stuff to be heated 7.

Ø 日本国特許庁 (JP)

印突用新来出頭公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭56-115895

1 Int. Cl. B1 H 05 B1 6/72

域別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和56年(1981)9月5日

容査請求 未請求

(全 2 頁)

②高周波加熱装置

邻舆

夏 昭55—12996

②出

質 昭55(1980)2月5日 ·

の考案

計 加藤健一 柏市新十余二3番地1日立熟器

具株式会社内

②考 粲 岩 青山光宏

の実用新案登録請求の範囲

加熱室に回転アンテナを介してマイクロ被を放射するものにおいて、回転アンテナ3にそれと被 加熱物7との距離を変更する装置を設けたことを 特徴とする高周波加熱装置。 柏市新十余二3番地1日立熱器

具株式会社内

邓考 案 者 大島消宏

柏市新十余二3番地1日立熱器

具株式会社内

砂出 頭 人 日立然器具株式会社

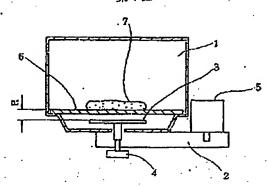
柏市新十余二3番地1

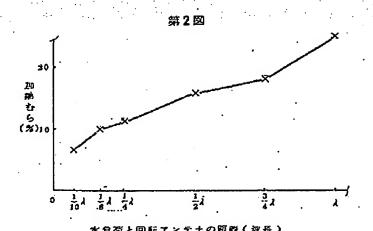
図面の簡単な説明

第1図は従来装置の断面図、第2図は水負荷と 回転アンテナの距離(放長)の違いにより変化する加熱むらの様子を示すグラフ、第3図は本考案 の一実施例による回転アンテナの接置を示す一部 切欠き断面図である。

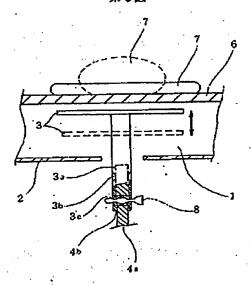
3……回転アンテナ、7……被加熱物。

第1図





第3図



BEST AVAILABLE COPY

公開実用 昭和56- 115895

5. 前記以外の考案者

居 所

千葉県柏市新十余二3番地1

首立熱器具株式会社内

氏名

青山光宏

居 所

同

上

氏名 大島 清

115895

公開実用 昭和56- 115895



(4,000円)

実用新案登録願(/7)

昭和55年 入月 5日

特許庁長官 殿

1. 考案の名称

高周波加熱装置

2 考 案 者

居所

氏 名

千葉県柏市新十余二3番地1 日 立 熱 器 具 株 式 会 社 内 加 藤 健 一 (他 2 名)

3. 実用新案登錄出顧人

住所〒277 千葉県柏市新十余二3番地1 電話 柏0471(31)11111(代表) 名称(513) 白立熱器具株式会社 代表者 藤原 正 彦

4. 添付書類の目録

(1) 小明 細 書

1 通

1 通

(3) 顯音刷本

1 通

55 012996

115895

P. 1

月

細

書

- 1. 考案の名称 髙周波加熱装置
- 2 実用新案登録請求の範囲

加熱室に回転アンテナを介してマイクロ波を放射するものにおいて、回転アンテナ3にそれと被加熱物7との距離を変更する装置を設けるととを特徴とする高周波加熱装置。

3 考案の詳細な説明

本考案は加熱室に、回転アンテナを介してマイクロ波を放射する高周波加熱装置に関するものである。

従来の装置を第1図で説明すれば、1は加熱室でその底面の下部に導波管2が、父その先端には回転アンテナ3が設けられており、モーター4によって回転しながら導波管2の他端に設けたマグネトロン5からのマイクロ波を加熱室1内に放射する。6は受皿、7は被加熱物である。

との回転アンテナ方式は、主として回転アンテナ3の先端及び中央部よりマイクロ波を放+射する

115895

公開実用 昭和56一 115895

P. 2

その高さ方向の加熱むらを調べるため、水負荷の高さ(第1図のH寸法)を変えて以下の実験を行った。

即ち受皿6の上に水負荷を置き、回転アンテナ 3からの距離を変えて下記の式からその距離と加 熱むらとの関係を求めた。

加熱 むら $Xi = \frac{\Delta T m a \times -\Delta T m i n}{\Delta \overline{T}} \times 100$ 但 し Xi … … … 加熱 むら

> △Tm a x … … 負荷の最大温度上昇値 △Tm i n … … 負荷の最小温度上昇値 △〒 … … … 負荷の平均温度上昇値

P. 3

水負荷 ………100cc 用のピーカーに 100cc の水を入れたもの を縦に3個,横に4個づつ 計12個受皿の上に並べた もの

その結果は第2図のグラフに示す如く、加熱む らは回転アンテナと水負荷の距離が短かいと少く なることが明らかとなった。

即ち比較的高さのある被加熱物は回転アンテナ に近づけるほど加熱むらは良くなるので、被加熱 物の形状に応じて回転アンテナの位置を変更でき るようにすれば効果的である。

本考案は上記にかんがみなされたもので、被加 熱物と回転アンテナとの距離を変更できるような 装置を設けて、高さのある被加熱物の加熱むらを 少くした高周波加熱装置を提供するものである。

以下本考案の一実施例を第3図によって説明する。4 a はモーター 4 の軸、4 b はその先端に設けた直径方向の孔、3 a はモーター軸4 a にはまる回転アンテナ軸、3 b , 3 c はその周縁で上下

公開実用 昭和56- 115895

P. 4

に離れた孔、8は孔4bと孔3b又は3cとを保止するためのピンである。即ち孔3b,3c及び4bとこれらを保止するピン8とで被加熱物と回転アンテナとの距離を変更する装置を構成するものである。

本案によれば、平面的な被加熱物 7 に対しては 回転アンテナ 3 を下の位置(点線)に、肉類,い も類のような高さのある被加熱物 7 (点線)に対 しては上の位置(実線)にして、回転アンテナ 3 を砂加熱物 7 (点線)に近づける。

以上の如く被加熱物によって回転アンテナの位置を矢印のように変えることにより加熱むらの少ない高周波加熱装置が提供できる。

尚実施例では回転アンテナを底面に設置する場合としたが、他の場所例えば上面に設置する場合でも同様の効果がある。同時に回転アンテナの距離を変更する装置は、その場所に応じた構造とする必要があり、実施例に限定されるものではない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来装置の断面図、第2図は水負荷と

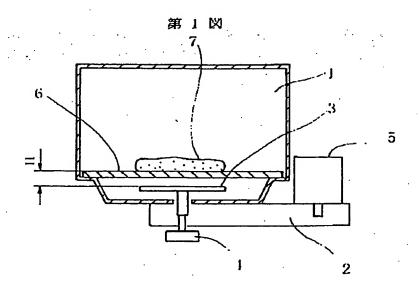
D .5

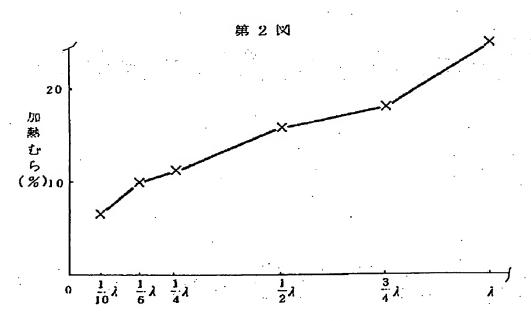
回転アンテナの距離(波長)の違いにより変化する加熱むらの様子を示すグラフ、第3図は本考条の一実施例による回転アンテナの装置を示す一部切欠き断面図である。

3 ……回転アンテナ 7 ……被加熱物

出願人 日立熱器具株式会社

公開実用 昭和56- 115895

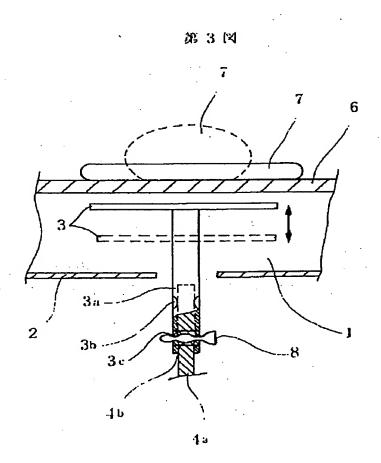




水負荷と回転アンテナの距離(波長)

115895 2

出題人 日立熱器具株式会社



115895 2

出顧人 日立熱器具株式会社